

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2016-46811

(P2016-46811A)

(43) 公開日 平成28年4月4日 (2016. 4. 4)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H04R 17/00 (2006.01)	H04R 17/00 330J	4C601
A61B 8/14 (2006.01)	A61B 8/14	5D019
A61B 8/13 (2006.01)	A61B 8/13	
H04R 19/00 (2006.01)	H04R 19/00 330	

審査請求 有 請求項の数 17 O L (全 26 頁)

(21) 出願番号	特願2015-158970 (P2015-158970)	(71) 出願人	306037311 富士フイルム株式会社 東京都港区西麻布2丁目26番30号
(22) 出願日	平成27年8月11日 (2015. 8. 11)	(74) 代理人	100076439 弁理士 飯田 敏三
(31) 優先権主張番号	特願2014-169909 (P2014-169909)	(74) 代理人	100161469 弁理士 赤羽 修一
(32) 優先日	平成26年8月22日 (2014. 8. 22)	(72) 発明者	中井 義博 神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地 富士フイルム株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	大澤 敦 神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地 富士フイルム株式会社内
		Fターム (参考)	4C601 GB25 GB33 GB45 5D019 BB02 BB04 DD01 FF04 GG01 GG03

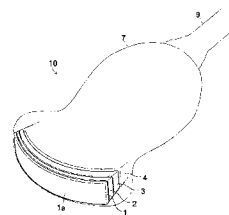
(54) 【発明の名称】 音響波プローブ用組成物、これを用いた音響波プローブ用シリコン樹脂、音響波プローブおよび超音波プローブ、ならびに、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置および超音

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 音響波減衰量を低く維持したまま、シリコン樹脂の硬度及び機械強度を大幅に向上させることができる音響波プローブ用組成物、これを用いた音響波プローブ用シリコン樹脂、音響波プローブ、音響波測定装置及び超音波診断装置を提供する。

【解決手段】 ビニル基を有するポリシロキサン、分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリシロキサン及び平均一次粒子径が12nm未満のシリカ粒子を含むポリシロキサン混合物を含有する音響波プローブ用組成物である。音響整合層2は、音響波プローブ用組成物を硬化反応させてなる音響波プローブ用シリコン樹脂を10質量%以上含む。音響波プローブ用組成物は、音響レンズ1の材料としても用いられる。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ビニル基を有するポリシロキサン、分子鎖中に 2 個以上の Si - H 基を有するポリシロキサンおよび平均一次粒子径が 12 nm 未満のシリカ粒子を含むポリシロキサン混合物を含有する音響波プローブ用組成物。

【請求項 2】

前記ポリシロキサン混合物の合計 100 質量部中に、前記平均一次粒子径が 12 nm 未満のシリカ粒子を 0.1 ~ 30 質量部含有する請求項 1 に記載の音響波プローブ用組成物。

【請求項 3】

前記ポリシロキサン混合物の合計 100 質量部中に、前記ビニル基を有するポリシロキサンを 10 ~ 99.4 質量部、前記分子鎖中に 2 個以上の Si - H 基を有するポリシロキサンを 0.5 ~ 90 質量部含有する請求項 1 または 2 に記載の音響波プローブ用組成物。

【請求項 4】

前記平均一次粒子径が 12 nm 未満のシリカ粒子が、シラン化合物で表面処理されたものである請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用組成物。

【請求項 5】

前記平均一次粒子径が 12 nm 未満のシリカ粒子が、トリメチルシリル化剤で表面処理されたものである請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用組成物。

【請求項 6】

前記ビニル基を有するポリシロキサンが、フェニル基を有する請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用組成物。

【請求項 7】

前記ビニル基を有するポリシロキサンの質量平均分子量が、10,000 ~ 200,000 である請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用組成物。

【請求項 8】

前記ビニル基を有するポリシロキサンの質量平均分子量が、30,000 ~ 150,000 である請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用組成物。

【請求項 9】

前記分子鎖中に 2 個以上の Si - H 基を有するポリシロキサンが、フェニル基を有する請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用組成物。

【請求項 10】

前記ポリシロキサン混合物 100 質量部に対し、白金または白金化合物を 0.00001 ~ 0.01 質量部含有する請求項 1 ~ 9 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用組成物。

【請求項 11】

請求項 1 ~ 10 のいずれか 1 項に記載の音響波プローブ用組成物を硬化した音響波プローブ用シリコーン樹脂。

【請求項 12】

請求項 11 に記載の音響波プローブ用シリコーン樹脂からなる音響レンズおよび音響整合層からなる群から選択される少なくとも 1 つを有する音響波プローブ。

【請求項 13】

超音波トランスデューサアレイとしての容量性マイクロマシン超音波振動子、および、請求項 11 に記載の音響波プローブ用シリコーン樹脂を含んでなる音響レンズを備える超音波プローブ。

【請求項 14】

請求項 12 に記載の音響波プローブを備える音響波測定装置。

【請求項 15】

請求項 12 に記載の音響波プローブを備える超音波診断装置。

【請求項 16】

10

20

30

40

50

請求項 11 に記載の音響波プローブ用シリコン樹脂を含んでなる音響レンズを備える光音響波測定装置。

【請求項 17】

請求項 11 に記載の音響波プローブ用シリコン樹脂を含んでなる音響レンズを備える超音波内視鏡。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、音響波プローブ用組成物ならびにこれを用いた音響波プローブ用シリコン樹脂、音響波プローブおよび超音波プローブに関する。さらに、本発明は、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置および超音波内視鏡に関する。

10

【背景技術】

【0002】

音響波測定装置においては、音響波を、対象物若しくは部位（以下、単に対象物という）に照射し、その反射波（エコー）を受信して信号を出力する音響波プローブが用いられる。この音響波プローブで受信した反射波から変換された電気信号を画像として表示する。これにより、対象物内部が映像化して観察される。

【0003】

音響波としては、超音波や光音響波など、被検対象や測定条件などに応じて適切な周波数が選択される。

20

例えば、超音波診断装置は、被検体内部に向けて超音波を送信し、被検体内部の組織で反射された超音波を受信し、画像として表示する。光音響波測定装置は、光音響効果によって被検体内部から放射される音響波を受信し、画像として表示する。光音響効果とは、可視光、近赤外光、マイクロ波等の電磁波パルスが被検体に照射した際に、被検体が電磁波を吸収して発熱し熱膨張することにより、音響波（典型的には超音波）が発生する現象である。

音響波測定装置は、被検対象である生体との間で音響波の送受信を行うため、生体との音響インピーダンスの整合性や、音響波減衰量の低減といった要件を満たすことが求められる。

【0004】

30

例えば、音響波プローブの一種である超音波診断装置用探触子（超音波プローブとも称される）は、超音波を送受信する圧電素子と、生体に接触する部分である音響レンズを備える。圧電素子から発振される超音波は音響レンズを透過して生体に入射される。音響レンズの音響インピーダンス（密度×音速）と生体の音響インピーダンスとの差が大きいと、超音波が生体表面で反射されるため、超音波が効率良く生体内に入射されず、高い分解能を得ることが困難である。また、超音波を高感度で送受信するためには、音響レンズの超音波減衰量は小さいことが望まれる。

このため、音響レンズの材料の 1 つとして、生体の音響インピーダンス（ $1.4 \sim 1.7 \times 10^6 \text{ kg/m}^2/\text{sec}$ ）に近く、超音波減衰量の小さいシリコン樹脂が主に用いられている。

40

【0005】

例えば、特許文献 1 等においては、音響レンズ用組成物として、シリコン系ゴム（オルガノポリシロキサン）やブタジエン系ゴム等を主成分とし、シリカ等の無機充填剤を配合することが提案されている。

また、音響レンズは、被検体に当接して使用するものであるため、音響レンズには長期使用に耐え得る機械強度が求められる。そのため、特許文献 2 においては、音響レンズ特性（音響インピーダンス、超音波減衰量、機械強度等）を満たす音響レンズ用組成物として、シリコンゴム、酸化イッテルビウム等の粉末およびシリカ粒子を含む組成物が提案されている。

【先行技術文献】

50

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2010-213983号公報

【特許文献2】特開2009-072605号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

シリコン樹脂は、単独では柔らかく機械強度が低い。そのため、硬度および機械強度の向上を目的として、両末端ビニルシリコン樹脂の分子量を大きくしつつ、シリカ等の無機フィラー（無機充填剤とも称される）やビニル基含有レジン（補強剤とも称される）を配合することが行われている。しかしながら、必要とされる機械強度を達成しようとすると、シリコン樹脂に対する無機フィラーやビニル基含有レジンの添加量は必然的に多くなり、逆に音響波減衰量の大きいシリコン樹脂になってしまうという問題があった。

そのため、これまでのシリコン樹脂は、高い樹脂硬度および機械強度ならびに音響波減衰量の低減の全てを高いレベルで満足することは困難であった。

従って、本発明では、上記事情に鑑みて、音響波減衰量を低く維持したまま、シリコン樹脂の硬度および機械強度を大幅に向上させることができる音響波プローブ用組成物、これを用いた音響波プローブ用シリコン樹脂、音響波プローブ、音響波測定装置および超音波診断装置を提供することを課題とする。

【0008】

また、感度が不十分である容量性マイクロマシン超音波振動子（*capacitive micromachined ultrasonic transducers*）を超音波診断用トランスデューサアレイとして用いることができる超音波プローブを提供することを課題とする。また、光音響波によって発生する超音波量が僅かであるため感度が低く、人体深部の観察が困難である光音響波測定装置において、感度を向上させることが可能な、音響波プローブ用組成物および音響波プローブ用シリコン樹脂を提供することを課題とする。またこれに加えて、信号線ケーブルが体表用と比べて長いために感度が低く、構造・物理特性・プロセス適性上感度向上が困難である超音波内視鏡において、感度を向上させることが可能な、音響波プローブ用組成物および音響波プローブ用シリコン樹脂を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明者らは、音響波プローブ用組成物用のシリコン樹脂組成物についての検討を行った結果、音響波プローブ用組成物中に特定の平均一次粒子径のシリカ粒子（以下、単にシリカともいう）を含有させることにより、上記課題を解決できることを見出し、この知見に基づき本発明をなすに至った。

【0010】

上記の課題は以下の手段により解決された。

<1> ビニル基を有するポリシロキサン、分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリシロキサンおよび平均一次粒子径が12nm未満のシリカ粒子を含むポリシロキサン混合物を含有する音響波プローブ用組成物。

<2> ポリシロキサン混合物の合計100質量部中に、平均一次粒子径が12nm未満のシリカ粒子を0.1~30質量部含有する<1>に記載の音響波プローブ用組成物。

<3> ポリシロキサン混合物の合計100質量部中に、ビニル基を有するポリシロキサンを10~99.4質量部、分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリシロキサンを0.5~90質量部含有する<1>または<2>に記載の音響波プローブ用組成物。

<4> 平均一次粒子径が12nm未満のシリカ粒子が、シラン化合物で表面処理されたものである<1>~<3>のいずれか1つに記載の音響波プローブ用組成物。

<5> 平均一次粒子径が12nm未満のシリカ粒子が、トリメチルシリル化剤で表面処理されたものである<1>~<4>のいずれか1つに記載の音響波プローブ用組成物。

< 6 > ビニル基を有するポリシロキサンが、フェニル基を有する < 1 > ~ < 5 > のいずれか 1 つに記載の音響波プローブ用組成物。

< 7 > ビニル基を有するポリシロキサンの質量平均分子量が、10,000 ~ 200,000 である < 1 > ~ < 6 > のいずれか 1 つに記載の音響波プローブ用組成物。

< 8 > ビニル基を有するポリシロキサンの質量平均分子量が、30,000 ~ 150,000 である < 1 > ~ < 7 > のいずれか 1 つに記載の音響波プローブ用組成物。

< 9 > 分子鎖中に 2 個以上の Si - H 基を有するポリシロキサンが、フェニル基を有する < 1 > ~ < 8 > のいずれか 1 つに記載の音響波プローブ用組成物。

< 10 > ポリシロキサン混合物 100 質量部に対し、白金または白金化合物を 0.00001 ~ 0.01 質量部含有する請求項 < 1 > ~ < 9 > のいずれか 1 つに記載の音響波プローブ用組成物。

< 11 > < 1 > ~ < 10 > のいずれか 1 つに記載の音響波プローブ用組成物を硬化した音響波プローブ用シリコン樹脂。

< 12 > < 11 > に記載の音響波プローブ用シリコン樹脂からなる音響レンズおよび音響整合層からなる群から選択される少なくとも 1 つを有する音響波プローブ。

< 13 > 超音波トランスデューサアレイとしての容量性マイクロマシン超音波振動子、および、< 11 > に記載の音響波プローブ用シリコン樹脂を含んでなる音響レンズを備える超音波プローブ。

< 14 > < 12 > に記載の音響波プローブを備える音響波測定装置。

< 15 > < 12 > に記載の音響波プローブを備える超音波診断装置。

< 16 > < 11 > に記載の音響波プローブ用シリコン樹脂を含んでなる音響レンズを備える光音響波測定装置。

< 17 > < 11 > に記載の音響波プローブ用シリコン樹脂を含んでなる音響レンズを備える超音波内視鏡。

【0011】

本発明の説明において、特に断りがない限り、化合物を示す一般式に複数の同一符号の基が存在する場合、これらは互いに同一であっても異なってもよく、また、各基で特定する基（例えば、アルキル基）はさらに置換基を有していてもよい。また、「Si - H 基」はケイ素原子上に 3 つの結合手を有する基を意味するが、この結合手の記載を省き、表記を簡略化している。

また、本発明の説明において、「~」とは、その前後に記載される数値を下限値および上限値として含む意味で使用される。

なお、本発明における質量平均分子量は、特に断りがない限り、ゲル透過クロマトグラフィー（Gel Permeation Chromatography : GPC）による測定値（ポリスチレン換算）である。

【発明の効果】

【0012】

本発明により、音響波（特に好ましくは超音波）減衰量を低く維持したまま、シリコン樹脂の硬度と機械強度を大幅に向上することが可能な音響波プローブ用組成物、これを用いた音響波プローブ用シリコン樹脂、音響波プローブ、音響波測定装置および超音波診断装置を提供することができる。

また、cMUT を超音波診断用トランスデューサアレイとして用いる超音波プローブ、光音響波測定装置および超音波内視鏡における感度を向上させることが可能な音響波プローブ用シリコン樹脂を提供することができる。

【0013】

このような効果は、平均一次粒子径が特定の範囲の小さいシリカ粒子が、音響波プローブ用シリコン樹脂に機械的応力が加わった際に発生した微小クラックのストッパーとして機能するためと考えられる。特に、平均一次粒子径が小さいことで粒子間距離が小さくなるため、ストッパーとしての機能をより発揮し、シリコン樹脂の引裂強度が大幅に向上するものと考えられる。

10

20

30

40

50

この結果、音響波減衰量の上昇が抑制され、かつ音響波プローブ用シリコン樹脂の硬度および機械強度が向上するものと思われる。

【図面の簡単な説明】

【0014】

【図1】音響波プローブの一態様であるコンベックス型超音波プローブの一例についての斜視透過図である。

【発明を実施するための形態】

【0015】

<<音響波プローブ用組成物>>

本発明の音響波プローブ用組成物（以下、単に組成物とも称す。）は、ビニル基を有するポリシロキサン、分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリシロキサンおよび平均一次粒子径が12nm未満のシリカ粒子を少なくとも含むポリシロキサン混合物を含有する音響波プローブ用組成物である。

【0016】

ポリシロキサン混合物の合計100質量部中の、平均一次粒子径が12nm未満のシリカ粒子の含有量は、0.1～30質量部が好ましく、1～25質量部がより好ましく、5～20質量部がさらに好ましい。

また、ポリシロキサン混合物の合計100質量部中の、ビニル基を有するポリシロキサンの含有量は10～99.4質量部が好ましく、分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリシロキサンの含有量は0.5～90質量部が好ましい。なお、ビニル基を有するポリシロキサンの含有量は、50～90質量部がより好ましく、分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリシロキサンの含有量は、1～50質量部がより好ましい。

なお、ポリシロキサン混合物とは、ビニル基を有するポリシロキサンと分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリシロキサンとを架橋重合（硬化）させる触媒を含まない混合物である。従って、ポリシロキサン混合物中には、平均一次粒子径が12nm未満のシリカ粒子が含まれるが、触媒は含まれない。

また、ポリシロキサン混合物の合計100質量部とは、ポリシロキサン混合物に含まれる個々の成分の合計が100質量部であることを意味する。

【0017】

ポリシロキサン混合物中に含有する上記の各ポリシロキサンは、ビニル基や分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するものであれば、どのようなポリシロキサンでも構わない。ただし、本発明では、ビニル基を有するポリオルガノシロキサン（A）および分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリオルガノシロキサン（B）が好ましい。

従って、本発明では、ポリオルガノシロキサン混合物中に、ビニル基を有するポリオルガノシロキサン（A）、分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリオルガノシロキサン（B）および平均一次粒子径が12nm未満のシリカ粒子（C）を成分として少なくとも含有する組成物が好ましい。

以下の詳細な説明においては、好ましい態様である、ポリシロキサン混合物がビニル基を有するポリオルガノシロキサン（A）および分子鎖中に2個以上のSi-H基を有するポリオルガノシロキサン（B）を含有するものについて記載する。ただし、ポリシロキサン混合物中に含有する各ポリシロキサンは、このポリシロキサン（A）、（B）に限定されるものではない。

【0018】

<ビニル基を有するポリオルガノシロキサン（A）>

本発明に用いられるビニル基を有するポリオルガノシロキサン（A）（以下、単にポリオルガノシロキサン（A）とも称す。）は、分子鎖中に2個以上のビニル基を有する。

ビニル基を有するポリオルガノシロキサン（A）としては、例えば、少なくとも分子鎖両末端にビニル基を有するポリオルガノシロキサン（a）（以下、単にポリオルガノシロキサン（a）とも称す。）、または分子鎖中に-O-Si(CH₃)₂(CH=CH₂)を少なくとも2つ有するポリオルガノシロキサン（b）（以下、単にポリオルガノシロキ

10

20

30

40

50

サン (b) とも称す。) が挙げられる。なかでも、少なくとも分子鎖両末端にビニル基を有するポリオルガノシロキサン (a) が好ましい。

ポリオルガノシロキサン (a) は直鎖状が好ましく、ポリオルガノシロキサン (b) は、 $-O-Si(CH_3)_2(CH=CH_2)$ が主鎖を構成する Si 原子に結合しているポリオルガノシロキサン (b) が好ましい。

【 0 0 1 9 】

ビニル基を有するポリオルガノシロキサン (A) は、例えば白金触媒の存在下、2 個以上の Si - H 基を有するポリオルガノシロキサン (B) との反応によりヒドロシリル化される。このヒドロシリル化反応 (付加反応) により、架橋 (硬化) 構造が形成される。

【 0 0 2 0 】

ポリオルガノシロキサン (A) のビニル基の含有量は、特に限定されない。なお、音響波プローブ用組成物に含まれる各成分との間に十分なネットワークを形成する観点から、例えば、ビニル基の含有量は 0 . 0 1 ~ 5 モル % が好ましく、0 . 0 5 ~ 2 モル % がより好ましい。

ここで、ビニル基の含有量とは、ポリオルガノシロキサン (A) を構成する全ユニットを 1 0 0 モル % としたときのビニル基含有シロキサンユニットのモル % である。例えば、主鎖を構成する Si - O 単位および末端の Si の全ての Si 原子がビニル基を 1 つずつ有する場合、1 0 0 モル % となる。

【 0 0 2 1 】

また、ポリオルガノシロキサン (A) は、フェニル基を有することも好ましく、ポリオルガノシロキサン (A) のフェニル基の含有量は、特に限定されない。音響波プローブ用シリコーン樹脂としたときの機械的強度の観点から、例えば、1 ~ 8 0 モル % であり、好ましくは 2 ~ 4 0 モル % である。

ここで、フェニル基の含有量とは、ポリオルガノシロキサン (A) を構成する全ユニットを 1 0 0 モル % としたときのフェニル基含有シロキサンユニットのモル % である。例えば、主鎖を構成する Si - O 単位および末端の Si の全ての Si 原子がフェニル基を 1 つずつ有する場合、1 0 0 モル % となる。

なお、ユニットとは、主鎖を構成する Si - O 単位および末端の Si を言う。

【 0 0 2 2 】

重合度および比重は、特に限定されるものではない。なお、得られる音響波プローブ用シリコーン樹脂 (以下、単にシリコーン樹脂とも称す。) の機械的特性、硬度、化学的安定性等の向上の点から、重合度は 2 0 0 ~ 3 0 0 0 が好ましく、4 0 0 ~ 2 0 0 0 がより好ましく、比重は 0 . 9 ~ 1 . 1 が好ましい。

【 0 0 2 3 】

ビニル基を有するポリオルガノシロキサンの質量平均分子量は、機械強度、硬度、加工のしやすさの点から、1 0 , 0 0 0 ~ 2 0 0 , 0 0 0 が好ましく、3 0 , 0 0 0 ~ 1 5 0 , 0 0 0 がより好ましく、4 5 , 0 0 0 ~ 1 2 0 , 0 0 0 がさらに好ましい。

質量平均分子量は、例えば、GPC 装置 HLC - 8 2 2 0 (東ソー株式会社製) を用意し、溶離液としてトルエン (湘南和光純薬株式会社製) を用い、カラムとして TSK gel (登録商標) G 3 0 0 0 HXL + TSK gel (登録商標) G 2 0 0 0 HXL を用い、温度 2 3 、流量 1 mL / min の条件下、RI 検出器を用いて測定することができる。

【 0 0 2 4 】

2 5 における動粘度は、 $1 \times 10^{-5} \sim 10 \text{ m}^2 / \text{s}$ が好ましく、 $1 \times 10^{-4} \sim 1 \text{ m}^2 / \text{s}$ がより好ましく、 $1 \times 10^{-3} \sim 0.5 \text{ m}^2 / \text{s}$ がさらに好ましい。

なお、動粘度は、JIS Z 8 8 0 3 に従い、ウベローデ型粘度計 (例えば、柴田化学社製、商品名 SU) を用い、温度 2 5 にて測定して求めることができる。

【 0 0 2 5 】

少なくとも分子鎖両末端にビニル基を有するポリオルガノシロキサン (a) は、下記一般式 (A) で表されるポリオルガノシロキサンが好ましい。

【 0 0 2 6 】

10

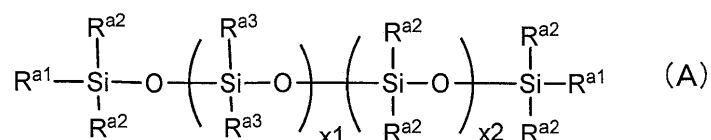
20

30

40

50

【化 1】



【0027】

一般式(A)において、 $\text{R}^{\text{a}1}$ はビニル基を表し、 $\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ は各々独立に、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基またはアリール基を表す。 $\text{x}1$ および $\text{x}2$ は各々独立に1以上の整数を表す。ここで、複数の $\text{R}^{\text{a}2}$ 、複数の $\text{R}^{\text{a}3}$ は各々において、互いに同一でも異なってもよい。また、 $\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ の各基はさらに置換基を有

10

【0028】

$\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ におけるアルキル基の炭素数は1~10が好ましく、1~4がより好ましく、1または2がさらに好ましく、1が特に好ましい。アルキル基は、例えば、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*n*-ブチル、イソブチル、*n*-ヘキシル、*n*-オクチル、2-エチルヘキシル、*n*-デシルが挙げられる。

【0029】

$\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ におけるシクロアルキル基の炭素数は3~10が好ましく、5~10がより好ましく、5または6さらに好ましい。また、シクロアルキル基は、3員環、5員環または6員環が好ましく、5員環または6員環がより好ましい。シクロアルキル基は、例えば、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシルが挙げられる。

20

【0030】

$\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ におけるアルケニル基の炭素数は2~10が好ましく、2~4がより好ましく、2がさらに好ましい。アルケニル基は、例えば、ビニル、アリル、ブテニルが挙げられる。

【0031】

$\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ におけるアリール基の炭素数は6~12が好ましく、6~10がより好ましく、6~8がさらに好ましい。アリール基は、例えば、フェニル、トリル、ナフチルが挙げられる。

【0032】

これらのアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基は置換基を有していてもよい。このような置換基は、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、シリル基、シアノ基が挙げられる。

30

置換基を有する基としては、例えば、ハロゲン化アルキル基が挙げられる。

【0033】

$\text{R}^{\text{a}2}$ および $\text{R}^{\text{a}3}$ は、アルキル基、アルケニル基またはアリール基が好ましく、炭素数1~4のアルキル基、ビニル基またはフェニル基がより好ましく、メチル基、ビニル基またはフェニル基がさらに好ましい。

$\text{R}^{\text{a}2}$ はなかでもメチル基が好ましく、 $\text{R}^{\text{a}3}$ はなかでもフェニル基が好ましい。また、 $\text{x}1$ の繰り返し中の $\text{R}^{\text{a}3}$ が両方ともフェニル基であることが好ましい。

40

【0034】

$\text{x}1$ は1~3000の整数が好ましく、5~1000の整数がより好ましい。

$\text{x}2$ は、1~3000の整数が好ましく、40~1000の整数がより好ましい。

【0035】

少なくとも分子鎖両末端にビニル基を有するポリオルガノシロキサンは、例えば、いずれもGelest社製の商品名で、DMSシリーズ(例えば、DMS-V31、DMS-V31S15、DMS-V33、DMS-V35、DMS-V35R、DMS-V41、DMS-V42、DMS-V46、DMS-V51、DMS-V52)、PDVシリーズ(例えば、PDV-0341、PDV-0346、PDV-0535、PDV-0541

50

、PDV - 1631、PDV - 1635、PDV - 1641、PDV - 2335)、PMV - 9925、PVV - 3522、FMV - 4031、EDV - 2022が挙げられる。

なお、DMS - V31S15は、予めフュームドシリカが配合されているため、特別な装置での混練は不要である。

【0036】

本発明におけるビニル基を有するポリオルガノシロキサン(A)は、1種のみを単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0037】

<分子鎖中に2個以上のSi - H基を有するポリオルガノシロキサン(B)>

本発明に用いられる分子鎖中に2個以上のSi - H基を有するポリオルガノシロキサン(B)(以下、単にポリオルガノシロキサン(B)とも称す。)は、分子鎖中に2個以上のSi - H基を有する。

分子鎖中にSi - H基を2つ以上有することで、ビニル基を少なくとも2つ有するポリオルガノシロキサンを架橋することができる。

【0038】

ポリオルガノシロキサン(B)は、直鎖状構造と分岐状構造が存在し、直鎖状構造が好ましい。

直鎖状構造の質量平均分子量は、機械強度および硬度の点から、500~100,000が好ましく、1,500~50,000がより好ましい。

【0039】

また、ポリオルガノシロキサン(B)は、フェニル基を有することも好ましく、フェニル基の含有量は、特に限定されない。音響波プローブ用シリコーン樹脂としたときの機械強度の観点から、例えば、20~80モル%であり、好ましくは30~70モル%である。

ここで、フェニル基の含有量は、上記ポリオルガノシロキサン(A)におけるフェニル基の含有量において、ポリオルガノシロキサン(A)をポリオルガノシロキサン(B)に置き換えて算出される含有量である。

【0040】

ポリオルガノシロキサン(B)のSi - H当量は、1,300g/mol以下が好ましく、500g/mol以下がより好ましい。また、このSi - H当量は、50g/mol以上が好ましく、100g/mol以上がより好ましい。

【0041】

本発明において、ポリオルガノシロキサン(A)および(B)が両方ともフェニル基を有することが互いの相溶性を向上させるため好ましい。

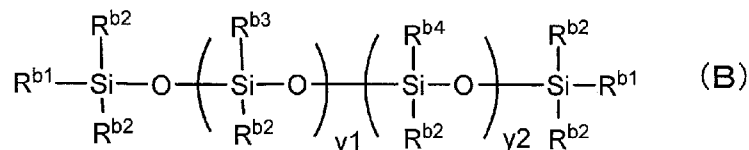
本発明のシリコーン音響波プローブ用シリコーン樹脂は、嵩高いフェニル基を有することで、音速を高め、かつ、硬度および比重を大きくすることができる。そのため、音響インピーダンスを高めることができる。

【0042】

分子鎖中に2個以上のSi - H基を有する、直鎖状構造のポリオルガノシロキサン(B)は、下記一般式(B)で表されるポリオルガノシロキサンが好ましい。

【0043】

【化2】



【0044】

一般式(B)において、R^{b1}およびR^{b2}は各々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基または-O-Si(R^{b6})₂(R^{b5})を表す。R^{b5}お

10

20

30

40

50

よび R^{b6} は各々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基またはアリール基を表す。 R^{b3} および R^{b4} は各々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基または $-O-Si(R^{b8})_2(R^{b7})$ を表す。 R^{b7} および R^{b8} は各々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基またはアリール基を表す。 y_1 は 0 以上の整数を表し、 y_2 は 1 以上の整数を表す。ここで、複数の R^{b1} 、複数の R^{b2} 、複数の R^{b3} 、複数の R^{b4} 、複数の R^{b5} 、複数の R^{b6} 、複数の R^{b7} および複数の R^{b8} は各々において、互いに同一でも異なってもよく、また、 $R^{b1} \sim R^{b8}$ の各基はさらに置換基で置換されていてもよい。ただし、分子鎖中に 2 個以上の $Si-H$ 基を有する。

【0045】

R^{b1} および R^{b2} におけるアルキル基およびシクロアルキル基は、 R^{a2} および R^{a3} におけるアルキル基およびシクロアルキル基と同義であり、好ましい範囲も同じである。 R^{b3} および R^{b4} におけるアルキル基、シクロアルキル基およびアルケニル基は、 R^{a2} および R^{a3} におけるアルキル基、シクロアルキル基およびアルケニル基と同義であり、好ましい範囲も同じである。 $R^{b1} \sim R^{b4}$ におけるアリール基の炭素数は 6 ~ 12 が好ましく、6 ~ 10 がより好ましく、6 ~ 8 がさらに好ましい。アリール基は、例えば、フェニル基、トリル基、ナフチル基が挙げられる。

【0046】

$-O-Si(R^{b6})_2(R^{b5})$ の R^{b5} および R^{b6} におけるアルキル基、シクロアルキル基およびアリール基は、 R^{b1} および R^{b2} におけるアルキル基、シクロアルキル基およびアリール基と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0047】

$-O-Si(R^{b8})_2(R^{b7})$ の R^{b7} および R^{b8} におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基は、 R^{b3} および R^{b4} におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0048】

R^{b1} および R^{b2} は水素原子、アルキル基、アリール基または $-O-Si(R^{b6})_2(R^{b5})$ が好ましく、水素原子、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、フェニル基または $-O-Si(CH_3)_2H$ がより好ましい。

R^{b3} および R^{b4} は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基または $-O-Si(R^{b8})_2(R^{b7})$ が好ましく、水素原子、炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、ビニル基、フェニル基または $-O-Si(CH_3)_2H$ がより好ましい。

【0049】

このうち、 R^{b1} および R^{b2} は、水素原子、アルキル基またはアリール基が好ましく、水素原子またはアルキル基がより好ましく、水素原子またはメチル基がさらに好ましい。また、 R^{b1} が水素原子、 R^{b2} がメチル基の組み合わせが好ましい。

R^{b3} は、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基または $-O-Si(R^{b8})_2(R^{b7})$ が好ましく、水素原子またはアルキル基がより好ましく、水素原子が特に好ましい。

【0050】

R^{b4} は、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基または $-O-Si(R^{b8})_2(R^{b7})$ が好ましく、水素原子、アルキル基またはアリール基がより好ましく、水素原子、メチル基またはフェニル基がさらに好ましく、メチル基またはフェニル基がさらに好ましく、フェニル基が特に好ましい。

【0051】

y_1 は 1 以上の整数が好ましい。

$y_1 + y_2$ は 5 ~ 2000 の整数が好ましく、7 ~ 1000 の整数がより好ましく、10 ~ 50 がさらに好ましく、15 ~ 30 の整数がなかでも好ましい。

【0052】

10

20

30

40

50

$R^{b1} \sim R^{b3}$ の組み合わせとしては、 R^{b1} が水素原子または炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、 R^{b2} が炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、 R^{b3} が水素原子の組み合わせが好ましく、 R^{b1} が炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、 R^{b2} が炭素数 1 ~ 4 のアルキル基、 R^{b3} が水素原子の組み合わせがより好ましい。

【0053】

直鎖状構造のポリオルガノシロキサン (B) は、例えば、いずれも Gelest 社製のメチルヒドロシロキサン - ジメチルシロキサンコポリマー (トリメチルシロキサン末端) である、HMS - 064 (MeHSiO : 5 - 7 mol %)、HMS - 082 (MeHSiO : 7 - 8 mol %)、HMS - 301 (MeHSiO : 25 - 30 mol %) および HMS - 501 (MeHSiO : 50 - 55 mol %)、メチルヒドロシロキサンポリマー (トリメチルシロキサン末端) である HMS - 991 (Si - H 当量 67 g / mol) ならびにメチルヒドロシロキサン - フェニルメチルシロキサンコポリマー (水素末端) である HPM - 502 (Si - H 当量 165 g / mol) (いずれも商品名) が挙げられる。

ここで、MeHSiO の mol % は、上記 $R^{b1} \sim R^{b3}$ の好ましい組み合わせにおける $y2 / (y1 + y2)$ に 100 を乗じたものと同義である。

【0054】

なお、直鎖状構造、分岐状構造ともに、分子内における架橋反応の進行を防止する点から、ビニル基を有さないことが好ましく、なかでも分岐状構造のものは、ビニル基を有さないことが好ましい。

【0055】

分子鎖中に 2 個以上の Si - H 基を有する、分岐状構造のポリオルガノシロキサン (B) は、分岐構造と 2 個以上のヒドロシリル基 (Si - H 基) を有する。

比重は、0.9 ~ 0.95 が好ましい。

分岐状構造のポリオルガノシロキサン (B) は、下記平均組成式 (b) で表されるものが好ましい。

【0056】

平均組成式 (b) : $[H_a(R^{b6})_3 - aSiO_{1/2}]_{y3} [SiO_{4/2}]_{y4}$

【0057】

ここで、 R^{b6} は、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基またはアリール基を表し、a は 0.1 ~ 3 を表し、 $y3$ および $y4$ は各々独立に 1 以上の整数を表す。

【0058】

R^{b6} におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基は、 R^{a2} および R^{a3} におけるアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基およびアリール基と同義であり、好ましい範囲も同じである。

a は、好ましくは 1 である。

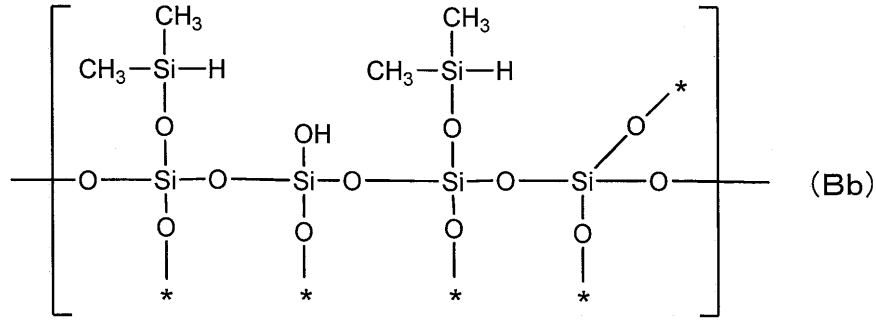
a / 3 で表されるヒドロシリル基の含有量は、0.1 を超え 0.6 未満が好ましく、0.1 を超え 0.4 未満がより好ましい。

【0059】

一方、分岐状構造のポリオルガノシロキサン (B) を化学構造式で表すと、 $-O-Si(CH_3)_2(H)$ が主鎖を構成する Si 原子に結合しているポリオルガノシロキサンが好ましく、下記一般式 (Bb) で表される構造を有するものがより好ましい。

【0060】

【化 3】



10

【0061】

一般式 (Bb) において、* は少なくともシロキサン (Siloxane) の Si 原子と結合することを意味する。

【0062】

分岐状構造のポリオルガノシロキサン (B) は、例えば、HQM-107 (商品名、Gelest 社製、水素化 Q レジン)、HDP-111 (商品名、Gelest 社製、ポリフェニル - (ジメチルヒドロキシ) シロキサン (水素末端))、 $[(\text{HMe}_2\text{SiO})(\text{C}_6\text{H}_3\text{Si})\text{O}]$: 99 - 100 mol % が挙げられる。

【0063】

本発明に用いられる分子鎖中に 2 個以上の Si-H 基を有するポリオルガノシロキサン (B) は、1 種のみを単独で用いてもよいし、2 種以上を組み合わせ用いてもよい。また、直鎖状構造のポリオルガノシロキサン (B) と分岐状構造のポリオルガノシロキサン (B) を組み合わせ用いてもよい。

20

【0064】

< 平均一次粒子径が 12 nm 未満のシリカ (C) >

本発明に用いられる平均一次粒子径が 12 nm 未満のシリカ粒子 (C) は、得られるシリコーン樹脂の硬度や機械強度の向上、特に引裂強度の向上を目的として添加される成分である。

【0065】

本発明においては、シリカ粒子 (C) の平均一次粒子径を 12 nm 未満と小さくすることにより、音響波減衰量の上昇が抑制され、かつシリコーン樹脂の引裂強度を向上させることが可能となったものと思われる。

30

すなわち、機械的応力によるシリコーン樹脂のクラックが、微細なシリカ粒子 (C) がストッパーとして機能することで抑制されていると考えられる。特に、平均一次粒子径が小さいことで粒子間距離が小さくなるため、ストッパーとしての機能をより発揮し、シリコーン樹脂の引裂強度が大幅に向上するものと推定される。

【0066】

シリカ粒子 (C) としては、例えば、フュームドシリカ、焼成シリカ、沈降シリカ、ビニル基含有シリコーンレジンが挙げられる。シリカ粒子 (C) は、1 種のみを単独で用いてもよいし、2 種以上を組み合わせ用いてもよい。

40

【0067】

本発明におけるシリカ粒子 (C) の平均一次粒子径は、シリコーン樹脂の音響波減衰量の上昇を抑制し、かつ引裂強度を向上させる観点から 12 nm 未満であり、3 nm を超え 12 nm 未満が好ましく、3 nm を超え 10 nm 未満がより好ましい。

なお、平均一次粒子径は、シリカ粒子の製造メーカーのカタログに記載されている。ただし、カタログに平均一次粒子径が記載されていないもの、または、新たに製造したものは、透過型電子顕微鏡 (Transmission Electron Microscopy: TEM) により測定した粒子径を平均することで求めることができる。すなわち、TEM により撮影した電子顕微鏡写真の 1 つの粒子について、短径と長径を測定し、その平均値を 1 つの粒子の粒子径として求める。本明細書においては、300 個以上の粒子

50

の粒子径を平均し、平均一次粒子径として求める。

また、シリカ粒子（Ｃ）に後述する表面処理が施されている場合は、表面処理された状態での平均一次粒子径を意味する。

【００６８】

本発明に用いられるシリカ粒子（Ｃ）は、得られるシリコーン樹脂の硬度や機械強度の向上の点から、比表面積は $50 \sim 400 \text{ m}^2 / \text{g}$ が好ましく、 $100 \sim 400 \text{ m}^2 / \text{g}$ がより好ましい。

【００６９】

本発明に用いられるシリカ粒子（Ｃ）は、粒子の表面が表面処理されたシリカ粒子が好ましい。表面処理としては、飽和脂肪酸やシランで処理されたシリカ粒子が好ましく、なかでもシラン処理されたシリカ粒子が好ましい。

10

【００７０】

シラン処理は、シランカップリング剤でシリカ粒子表面を処理することが好ましい。なかでも、シリコーン樹脂の硬度や機械強度の向上の点から、加水分解性基を有するシランカップリング剤が好ましい。シランカップリング剤における加水分解性基は、水により加水分解されて水酸基となり、この水酸基がシリカ粒子表面の水酸基と脱水縮合反応することで、シリカ粒子の表面改質が行われ、得られるシリコーン樹脂の硬度や機械強度が向上される。加水分解性基は、例えば、アルコキシ基、アシルオキシ基、ハロゲン原子が挙げられる。

なお、シリカ粒子の表面が疎水性に表面改質されていると、シリカ粒子（Ｃ）とポリオルガノシロキサン（Ａ）および（Ｂ）との親和性が良好となり、得られるシリコーン樹脂の硬度および機械強度が向上するため好ましい。

20

【００７１】

官能基として疎水性基を有するシランカップリング剤としては、例えば、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、*n*-プロピルトリメトキシシラン、*n*-プロピルトリエトキシシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、ヘキシルトリエトキシシラン、デシルトリメトキシシランのようなアルコキシシラン；メチルトリクロロシラン、ジメチルジクロロシラン（ＤＤＳ）、トリメチルクロロシラン、フェニルトリクロロシランのようなクロロシラン；ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）が挙げられる。

30

また、官能基としてビニル基を有するシランカップリング剤としては、例えば、メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルメチルジメトキシシランのようなアルコキシシラン；ビニルトリクロロシラン、ビニルメチルジクロロシランのようなクロロシラン；ジビニルテトラメチルジシラザンが挙げられる。

【００７２】

本発明に用いられるシリカ粒子（Ｃ）は、表面がシラン化合物で処理されたシリカ粒子が好ましく、トリアルキルシリル化剤で処理されたシリカ粒子がより好ましく、トリメチルシリル化剤で処理されたシリカ粒子がさらに好ましい。

40

シラン化合物としては、例えば、上記シランカップリング剤や、シランカップリング剤における官能基がアルキル基で置換されたシランカップリング剤が挙げられる。

また、トリアルキルシリル化剤としては、例えば、上記シランカップリング剤に記載のトリメチルクロロシラン、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）や、官能基がアルキル基で置換されたシランカップリング剤であるトリメチルメトキシシランが挙げられる。

【００７３】

市販のシランカップリング剤としては、例えば、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）（商品名：ＨＥＸＡＭＥＴＨＹＬＤＩＳＩＬＡＺＡＮＥ（ＳＩＨ６１１０．１）、Ｇｅｌ ｅ ｓ ｔ 社製）が挙げられる。

50

シリカ粒子表面に存在するシラノール基（ $\text{Si}-\text{OH}$ 基）は、ヘキサメチルジシラザン（ HMD S ）との反応によりトリメチルシリル基で覆われ、シリカ粒子表面が疎水性に改質される。

【0074】

市販のシリカ粒子（ C ）としては、例えば、いずれも日本アエロジル株式会社製の疎水性フュームドシリカである、アエロジル（登録商標） $\text{R}812$ （平均一次粒子径 7 nm 、 HMD S 表面処理）、アエロジル（登録商標） $\text{R}812\text{ S}$ （平均一次粒子径 7 nm 、 HMD S 表面処理）、アエロジル（登録商標） $\text{RX}300$ （平均一次粒子径 7 nm 、 HMD S 表面処理）、アエロジル（登録商標） $\text{RX}380\text{ S}$ （平均一次粒子径 5 nm 、 HMD S 表面処理）、アエロジル（登録商標） $\text{R}976\text{ S}$ （平均一次粒子径 7 nm 、 DDS 表面処理）や、いずれも日本アエロジル株式会社製の親水性フュームドシリカである、アエロジル（登録商標） 300 （平均一次粒子径 7 nm ）、アエロジル（登録商標） 300 CF （平均一次粒子径 7 nm ）、アエロジル（登録商標） 380 （平均一次粒子径 7 nm ）が挙げられる。

10

【0075】

ポリオルガノシロキサン（ A ）の有するビニル基とポリオルガノシロキサン（ B ）の有する $\text{Si}-\text{H}$ 基は、通常、化学量論的には $1:1$ で反応するものである。

しかしながら、本発明においては、シリカ粒子（ C ）の平均一次粒子径が小さく、ポリオルガノシロキサン（ A ）および（ B ）の隙間に密に充填されているため、ポリオルガノシロキサン（ A ）および（ B ）の分子鎖の運動は制限されている。

20

従って、全てのビニル基が $\text{Si}-\text{H}$ 基と反応するためには、ポリオルガノシロキサン（ A ）の有するビニル基に対するポリオルガノシロキサン（ B ）の有する $\text{Si}-\text{H}$ 基の当量は、ビニル基： $\text{Si}-\text{H}$ 基 $=1:1$ 、 $1\sim1:8$ が好ましく、 $1:1$ 、 $2\sim1:5$ がより好ましい。

【0076】

<その他の成分>

本発明の音響波プローブ用組成物は、ビニル基を有するポリオルガノシロキサン（ A ）、分子鎖中に2個以上の $\text{Si}-\text{H}$ 基を有するポリオルガノシロキサン（ B ）および平均一次粒子径が 12 nm 未満のシリカ粒子（ C ）以外に、付加重合反応のための白金触媒、硬化遅延剤、溶媒、分散剤、顔料、染料、帯電防止剤、酸化防止剤、難燃剤、熱伝導性向上剤等を適宜配合することができる。

30

【0077】

- 触媒 -

触媒としては、例えば、白金または白金含有化合物（以下、白金化合物ともいう。）が挙げられる。白金または白金化合物としては、任意のものを使用することができる。

具体的には、白金黒、白金をシリカやカーボンブラック等に担持させたもの、塩化白金酸または塩化白金酸のアルコール溶液、塩化白金酸とオレフィンの錯塩、塩化白金酸とビニルシロキサンとの錯塩等が挙げられる。触媒は1種のみを単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0078】

40

触媒の含有量は、触媒量の範囲で適宜設定することができる。

触媒は、ポリオルガノシロキサン（ B ）の $\text{Si}-\text{H}$ 基が、ポリオルガノシロキサン（ A ）のビニル基に対して付加するヒドロシリル化反応において必要である。ヒドロシリル化による付加硬化反応によって、ポリオルガノシロキサン（ A ）がポリオルガノシロキサン（ B ）により架橋され、シリコーン樹脂が形成される。

ここで、触媒は本発明の音響波プローブ用組成物中に含有させてもよく、また、音響波プローブ用組成物に含有させずに、音響波プローブ用組成物と接触させてもよい。なお、後者の方が好ましい。

【0079】

市販の白金触媒としては、例えば、白金化合物（商品名： PLATINUM CYCL

50

OVINYL METHYLSILOXANE COMPLEX IN CYCLIC METHYL VINYL SILOXANES (SIP 6832.2)、Pt 濃度 2 質量%、Gel est 社製) が挙げられる。

【0080】

触媒を本発明の音響波プローブ用組成物に含有させる場合、触媒の含有量は、反応性の観点から、ポリシロキサン混合物 100 質量部に対し、0.00001 ~ 0.05 質量部が好ましく、0.00001 ~ 0.01 質量部がより好ましく、0.00002 ~ 0.01 質量部がさらに好ましく、0.00005 ~ 0.005 質量部が特に好ましい。

【0081】

また、適切な白金触媒を選択することにより硬化温度を調節することができる。例えば、白金 - ビニルジシロキサンは 50 以下での室温硬化 (RTV) に、白金 - 環状ビニルシロキサンは 130 以上での高温硬化 (HTV) に使用される。

【0082】

- 硬化遅延剤 -

本発明において、硬化反応に対する硬化遅延剤を適宜に用いることができる。硬化遅延剤は、白金触媒による付加硬化反応を遅らせる用途で使用され、例えば、低分子量のビニルメチルシロキサンホモポリマー (商品名: VMS-005、Gel est 社製) が挙げられる。

硬化遅延剤の含有量により、硬化速度、すなわち作業時間を調整することができる。

【0083】

< 音響波プローブ用組成物および音響波プローブ用シリコン樹脂の製造方法 >

本発明の音響波プローブ用組成物は、公知の方法で作製することが可能である。

例えば、音響波プローブ用組成物を構成する成分を、ニーダー、加圧ニーダー、バンバリーミキサー (連続ニーダー)、2 本ロールの混練装置で混練することにより得ることができる。各成分の混合順序は特に限定されない。

なお、均一な組成物を得る観点からは、まず、ビニル基を有するポリオルガノシロキサン (A) および分子鎖中に 2 個以上の Si-H 基を有するポリオルガノシロキサン (B) に平均一次粒子径が 12 nm 未満のシリカ粒子 (C) を分散させたポリオルガノシロキサン混合物とすることが好ましい。その後、シリカ粒子 (C) を分散させたポリオルガノシロキサン混合物に触媒を添加し、減圧脱泡することで、音響波プローブ用組成物を作製することができる。

【0084】

このようにして得られた本発明の音響波プローブ用組成物を硬化させることにより、本発明の音響波プローブ用シリコン樹脂を得ることができる。具体的には、例えば、20 ~ 200 で 5 分 ~ 500 分加熱硬化させることにより、音響波プローブ用シリコン樹脂を得ることができる。

【0085】

< シリコン樹脂の機械強度および音響波特性 >

以下に、シリコン樹脂の機械強度および音響波特性について詳細に記載する。

ここで、音響波特性は、超音波特性について記載する。ただし、音響波特性は超音波特性に限定されるものではなく、被検対象や測定条件等に応じて選択される、適切な周波数の音響波特性に関するものである。

[硬度]

厚み 2 mm のシリコン樹脂シートについて、JIS K6253-3 (2012) に従い、タイプ A デュロメータ硬さを、ゴム硬度計 (例えば、エクセル社製、商品名「RH-201A」) を用いて測定する。

硬度は 20 以上が好ましく、30 以上がより好ましい。なお、現実的な上限値は 80 以下である。上記範囲内にあることで、音響波プローブの一部として組み込み使用する際の変形を防止することができるため好ましい。

【0086】

[引張試験]

厚み 1 mm のシリコン樹脂シートについて、J I S K 6 2 5 1 に従い破断強度および伸度（伸び）を測定する。

引張破断強度は 2 . 0 M P a 以上が好ましく、引張破断伸びは 3 0 0 % 以上が好ましい。なお、現実的な上限値は、引張破断強度は 1 0 M P a 以下であり、引張破断伸びは 1 5 0 0 % 以下である。

【 0 0 8 7 】

[引裂強度試験]

厚み 2 mm のシリコン樹脂シートについて、J I S K 6 2 5 2 (2 0 0 7) に従い、トラウザー型試片を作製し、引裂強度を測定する。

引裂強度は 2 0 N / c m 以上が好ましく、3 0 N / c m 以上がより好ましい。なお、現実的な上限値は 1 0 0 N / c m 以下である。

【 0 0 8 8 】

[ウィリアムス摩耗試験]

縦 2 0 mm × 横 2 0 mm × 厚み 1 0 mm のシリコン樹脂シートについて、J I S K 6 2 6 4 - 2 に従い、ウィリアムス摩耗試験機を用いて、試験前後の質量を測定する。下記式から算出する質量減少分（%）をウィリアムス摩耗量 [%] として評価する。

【 0 0 8 9 】

$(\text{試験前のシリコン樹脂シートの質量} - \text{試験後のシリコン樹脂シートの質量}) / \text{試験前のシリコン樹脂シートの質量} \times 100$

【 0 0 9 0 】

ウィリアムス摩耗量は、1 % 以下が好ましく、0 . 7 % 以下がより好ましく、0 . 5 % 以下がさらに好ましく、値が小さい程好ましい。

【 0 0 9 1 】

[音響インピーダンス]

厚み 2 mm のシリコン樹脂シートについて、2 5 における密度を J I S K 7 1 1 2 (1 9 9 9) に記載の A 法（水中置換法）の密度測定方法に準じて、電子比重計（例えば、アルファミラージュ社製、商品名「S D - 2 0 0 L」）を用いて測定する。音響波の音速は、J I S Z 2 3 5 3 (2 0 0 3) に従い、シングア라운드式音速測定装置（例えば、超音波工業株式会社製、商品名「U V M - 2 型」）を用いて 2 5 において測定し、測定した密度と音速の積から音響インピーダンスを求める。

【 0 0 9 2 】

[音響波（超音波）減衰量、感度]

超音波発振器（例えば、岩通計測株式会社製、ファンクション・ジェネレータ、商品名「F G - 3 5 0」）から出力された 5 M H z の正弦波信号（1 波）を超音波プローブ（例えば、ジャパンプローブ株式会社製）に入力し、超音波プローブから中心周波数が 5 M H z の超音波パルス波を水中に発生させる。発生させた超音波が、厚み 2 mm のシリコン樹脂シートを通過する前と後の振幅の大きさを超音波受信機（例えば、松下電器産業株式会社製、オシロスコープ、商品名「V P - 5 2 0 4 A」）により、水温 2 5 の環境で測定し、音響波（超音波）感度を比較することで、各シートの音響波（超音波）減衰量を比較する。

なお、音響波（超音波）感度とは、下記計算式で与えられる数値とする。

下記計算式において、V i n は、超音波発振器による、半値幅 5 0 n s e c 以下の入力波の電圧ピーク値を表す。V s は、発生させた音響波（超音波）がシートを通過し、シートの対面から反射してきた音響波（超音波）を超音波発振器が受信したときに得られる電圧値を表す。

【 0 0 9 3 】

音響波（超音波）感度 = $20 \times \text{Log} (V_s / V_{in})$

【 0 0 9 4 】

本発明における評価系においては、音響波（超音波）感度は - 7 2 d B 以上が好ましく

10

20

30

40

50

、 - 71 dB 以上がより好ましい。

【0095】

本発明の音響波プローブ用組成物は、医療用部材に有用であり、例えば、音響波プローブや音響波測定装置に好ましく用いることができる。なお、本発明の音響波測定装置とは、超音波診断装置や光音響波測定装置に限らず、対象物で反射または発生した音響波を受信し、画像または信号強度として表示する装置を称する。

特に、本発明の音響波プローブ用組成物は、超音波診断装置の音響レンズ、あるいは圧電素子と音響レンズの間に設けられて圧電素子と音響レンズとの間の音響インピーダンスを整合させる役割を有する音響整合層の材料、光音響波測定装置や超音波内視鏡における音響レンズの材料ならびに超音波トランスデューサアレイとして容量性マイクロマシン超音波振動子 (cMUT: Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers) を備える超音波プローブにおける音響レンズの材料等に好適に用いることができる。

本発明の音響波プローブ用シリコン樹脂は、具体的には、例えば、特開2005-253751号公報、特開2003-169802号公報などに記載の超音波診断装置や、特開2013-202050号公報、特開2013-188465号公報、特開2013-180330号公報、特開2013-158435号公報、特開2013-154139号公報などに記載の光音響波測定装置などの音響波測定装置に好ましく適用される。

【0096】

<< 音響波探触子 (プローブ) >>

以下に、本発明の音響波プローブの構成を、図1に記載する、超音波診断装置における超音波プローブの構成に基づき、より詳細に説明する。なお、超音波プローブとは、音響波プローブにおける音響波として、特に超音波を使用するプローブである。そのため、超音波プローブの基本的な構造は音響波プローブにそのまま適用することができる。

【0097】

- 超音波プローブ -

超音波プローブ10は、超音波診断装置の主要構成部品であって、超音波を発生するとともに、超音波ビームを送受信する機能を有するものである。超音波プローブ10の構成は、図1に示すように、先端 (被検体である生体に接する面) 部分から音響レンズ1、音響整合層2、圧電素子層3、パッキング材4の順に設けられている。なお、近年、高次高調波を受信することを目的に、送信用超音波振動子 (圧電素子) と、受信用超音波振動子 (圧電素子) を異なる材料で構成し、積層構造としたものも提案されている。

【0098】

< 圧電素子層 >

圧電素子層3は、超音波を発生する部分であって、圧電素子の両側に電極が貼り付けられており、電圧を加えると圧電素子が伸縮と膨張を繰り返し振動することにより、超音波が発生する。

【0099】

圧電素子を構成する材料としては、水晶、 LiNbO_3 、 LiTaO_3 、 KNbO_3 などの単結晶、 ZnO 、 AlN などの薄膜、 $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ 系などの焼結体を分極処理した、いわゆるセラミックスの無機圧電体が広く利用されている。一般的には、変換効率のよいPZT: チタン酸ジルコン酸鉛等の圧電セラミックスが使用されている。

また、高周波側の受信波を検知する圧電素子には、より広い帯域幅の感度が必要である。このため、高周波、広帯域に適した圧電素子として、ポリフッ化ビニリデン (PVDF) などの有機系高分子物質を利用した有機圧電体が使用されている。

さらに、特開2011-071842号公報等には、優れた短パルス特性、広帯域特性を示し、量産性に優れ、特性ばらつきの少ないアレイ構造が得られる、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術を利用したcMUTが記載されている。

本発明においては、いずれの圧電素子材料も好ましく用いることができる。

【0100】

< バッキング材 >

バッキング材 4 は、圧電素子層 3 の背面に設けられており、余分な振動を抑制することにより超音波のパルス幅を短くし、超音波診断画像における距離分解能の向上に寄与する。

【0101】

< 音響整合層 >

音響整合層 2 は、圧電素子層 3 と被検体間での音響インピーダンスの差を小さくし、超音波を効率よく送受信するために設けられる。

本発明の、超音波プローブ用組成物は、生体の音響インピーダンス ($1.4 \sim 1.7 \times 10^6 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{sec}$) との差が小さいことから、音響整合層の材料として好ましく用いることができる。本発明の音響整合層は、本発明の音響波プローブ用組成物を硬化反応させてなる音響波プローブ用シリコン樹脂を 10 質量 % 以上含むことが好ましい。

【0102】

< 音響レンズ >

音響レンズ 1 は、屈折を利用して超音波をスライス方向に集束し、分解能を向上させるために設けられる。また、被検体である生体と密着し、超音波を生体の音響インピーダンス (人体では、 $1.4 \sim 1.7 \times 10^6 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{sec}$) と整合させること、および、音響レンズ 1 自体の超音波減衰量が小さいことが求められている。

すなわち、音響レンズ 1 の材料としては、音速が人体の音速よりも十分小さく、超音波の減衰が少なく、また、音響インピーダンスが人体の皮膚の値に近い材料を使用することで、超音波の送受信感度がよくなる。

本発明の超音波プローブ用組成物である音響波プローブ用組成物は、音響レンズ材としても、好ましく用いることができる。

【0103】

このような構成の超音波プローブ 10 の動作を説明する。圧電素子の両側に設けられた電極に電圧を印加して圧電素子層 3 を共振させ、超音波信号を音響レンズから被検体に送信する。受信時には、被検体からの反射信号 (エコー信号) によって圧電素子層 3 を振動させ、この振動を電气的に変換して信号とし、画像を得る。

【0104】

特に、本発明の超音波プローブ用組成物から得られる音響レンズは、一般的な医療用超音波トランスデューサとしては、およそ 5 MHz 以上の超音波の送信周波数で、顕著な感度改善効果を確認できる。特に 10 MHz 以上の超音波の送信周波数で、特に顕著な感度改善効果が期待できる。

以下、本発明の超音波プローブ用組成物から得られる音響レンズが、従来の課題に対し特に機能を発揮する装置について、詳細に記載する。

なお、下記に記載する以外の装置に対しても、本発明の超音波プローブ用組成物は優れた効果を示す。

【0105】

- c M U T (容量性マイクロマシン超音波振動子) を備える超音波プローブ -

特開 2006-157320 号公報、特開 2011-71842 号公報などに記載の c M U T デバイスを超音波診断用トランスデューサアレイに用いる場合、一般的な圧電セラミックス (P Z T) を用いたトランスデューサと比較して、一般的には、その感度が低くなる。

しかし、本発明の音響波プローブ用組成物から得られる音響レンズを用いることで、c M U T の感度不足を補うことが可能である。これにより、c M U T の感度を、従来のトランスデューサの性能に近づけることができる。

なお、c M U T デバイスは M E M S 技術により作製されるため、圧電セラミックスプローブよりも量産性が高く、低コストな超音波プローブを市場に提供することができる。

【0106】

- 光超音波イメージングによる超音響波測定装置 -

特開 2013-158435 号公報などに記載の光超音波イメージング (PAI: Photo Acoustic Imaging) は、人体内部へ光 (電磁波) を照射し、照射した光によって人体組織が断熱膨張する際に発生する超音波を画像化したもの、または超音波の信号強度を表示する。

ここで、光照射によって発生する超音波の音圧は微量であるため、人体深部の観察が困難であるという課題がある。

しかし、本発明の音響波プローブ用組成物から得られる音響レンズを用いることで、この課題に対して有効な効果を発揮することができる。

【0107】

10

- 超音波内視鏡 -

特開 2008-311700 号公報などに記載の超音波内視鏡における超音波は、その構造上、信号線ケーブルが体表用トランスデューサと比較して長いため、ケーブル損失によるトランスデューサの感度向上が課題である。また、この課題に対しては、下記の理由により、効果的な感度向上手段がないと言われている。

【0108】

第一に、体表用の超音波診断装置であれば、トランスデューサ先端にアンプ回路、AD 変換 IC 等の設置が可能である。これに対して、超音波内視鏡は体内に挿入して使用するため、トランスデューサの設置スペースが狭く、トランスデューサ先端へのアンプ回路、AD 変換 IC 等の設置は困難である。

20

第二に、体表用の超音波診断装置におけるトランスデューサで採用されている圧電単結晶は、その物理特性・プロセス適性上、超音波の送信周波数 7 ~ 8 MHz 以上のトランスデューサへの適用は困難である。しかしながら、内視鏡用超音波は概して超音波の送信周波数 7 ~ 8 MHz 以上のプローブであるため、圧電単結晶材による感度向上も困難である。

【0109】

しかし、本発明の音響波プローブ用組成物から得られる音響レンズを用いることで、内視鏡超音波トランスデューサの感度を向上させることが可能である。

また、同一の超音波の送信周波数 (例えば 10 MHz) を使用する場合でも、内視鏡用超音波トランスデューサにおいて本発明の音響波プローブ用組成物から得られる音響レンズを用いる場合には、特に有効性が発揮される。

30

【実施例】

【0110】

以下に本発明を、音響波として超音波を用いた実施例に基づいてさらに詳細に説明する。なお、本発明は超音波に限定されるものではなく、被検対象や測定条件等に応じて適切な周波数を選択してさえいれば、可聴周波数の音響波を用いてもよい。

【0111】

[実施例 1]

ビニル末端ポリジメチルシロキサン (Gelest 社製、商品名「DMS-V42」、質量平均分子量 72,000) 79.6 質量部、メチルヒドロシロキサン-ジメチルシロキサンコポリマー (Gelest 社製、商品名「HMS-301」、質量平均分子量 2,000、メチルヒドロシロキサン比率 27 mol%) 2.4 質量部、フュームドシリカ (日本アエロジル社製、商品名「アエロジル R X 300」、平均一次粒子径 7 nm、ヘキサメチルジシラザン (HMDS) 表面処理) 18 質量部をニーダーで 2 時間混練りし、均一なペーストとした。これに白金触媒溶液 (Gelest 社製、商品名「SIP6821.3」) を 500 ppm 添加し混合した後、減圧脱泡し、150 mm × 150 mm の金属型に入れ、60 で 3 時間熱処理をして、厚みが各々 1 mm および 2 mm のシリコン樹脂シートを各々得た。

40

【0112】

[実施例 2 ~ 18、比較例 1 ~ 3]

50

実施例 1 のポリシロキサン混合物の成分、組成を下記表 1 および 2 に示すように変えた以外は、実施例 1 と同様にして所定のシリコン樹脂シートを得た。

【 0 1 1 3 】

< 機械強度および超音波特性の評価 >

実施例 1 ~ 1 8 および比較例 1 ~ 3 のシリコン樹脂シートについて、以下の評価を行った。

【 0 1 1 4 】

[硬度]

得られた厚み 2 mm のシリコン樹脂シートについて、J I S K 6 2 5 3 - 3 (2 0 1 2) に従い、タイプ A デュロメータ硬さを、ゴム硬度計 (エクセル社製、商品名「R H - 2 0 1 A」) を用いて測定した。

【 0 1 1 5 】

[引張試験]

得られた厚み 1 mm のシリコン樹脂シートについて、J I S K 6 2 5 1 に従い破断強度および伸度を測定した。

【 0 1 1 6 】

[引裂強度試験]

得られた厚み 2 mm のシリコン樹脂シートについて、J I S K 6 2 5 2 (2 0 0 7) に従い、トラウザー型試験片を作製し、引裂強度を測定した。

【 0 1 1 7 】

[ウィリアムス摩耗試験]

実施例 1 ~ 1 8 および比較例 1 ~ 3 において、同様に 2 0 mm × 2 0 mm × 1 0 mm の試験片を作製した。得られた試験片について、J I S K 6 2 6 4 - 2 に従い、安田精機製作所社製ウィリアムス摩耗試験機 (N o . 2 7 5) を用いて、試験前後の質量を測定し、下記式から質量減少分 (%) を算出した。下記表 1 および 2 において、質量減少分をウィリアムス摩耗量 [%] と記載した。

【 0 1 1 8 】

(試験前のシリコン樹脂シートの質量 - 試験後のシリコン樹脂シートの質量) / 試験前のシリコン樹脂シートの質量 × 1 0 0

【 0 1 1 9 】

[音響インピーダンス]

得られた厚み 2 mm のシリコン樹脂シートについて、2 5 における密度を J I S K 7 1 1 2 (1 9 9 9) に記載の A 法 (水中置換法) の密度測定方法に準じて、電子比重計 (アルファミラージュ社製、商品名「S D - 2 0 0 L」) を用いて測定した。超音波音速は、J I S Z 2 3 5 3 (2 0 0 3) に従い、シングア라운드式音速測定装置 (超音波工業株式会社製、商品名「U V M - 2 型」) を用いて 2 5 において測定し、測定した密度と音速の積から音響インピーダンスを求めた。

【 0 1 2 0 】

[音響波 (超音波) 感度]

超音波発振器 (岩通計測株式会社製、ファンクション・ジェネレータ、商品名「F G - 3 5 0」) から出力された 5 M H z の正弦波信号 (1 波) を超音波プローブ (ジャパンプローブ株式会社製) に入力し、超音波プローブから中心周波数が 5 M H z の超音波パルス波を水中に発生させた。発生させた超音波が、得られた厚み 2 mm のシリコン樹脂シートを通過する前と後の振幅の大きさを超音波受信機 (松下電器産業株式会社製、オシロスコープ、商品名「V P - 5 2 0 4 A」) により、水温 2 5 の環境で測定し、音響波 (超音波) 感度を比較することで、各シートの音響波 (超音波) 減衰量を比較した。

なお、音響波 (超音波) 感度とは、下記計算式で与えられる数値とする。

下記計算式において、V i n は、超音波発振器による、半値幅 5 0 n s e c 以下の入力波の電圧ピーク値を表す。V s は、発生させた音響波 (超音波) がシートを通過し、シートの対面から反射してきた音響波 (超音波) を超音波発振器が受信したときに得られる電

10

20

30

40

50

圧値を表す。

【 0 1 2 1 】

音響波（超音波）感度 = $20 \times \text{Log} (V_s / V_{in})$

【 0 1 2 2 】

得られた結果をまとめて、下記表 1 および 2 に示す。

なお、下記表 1 および 2 では、ポリオルガノシロキサン（A）および（B）の質量平均分子量を単に分子量として記載した。また、各成分の種類は商品名を記載した。

【 0 1 2 3 】

【表 1】

項目		実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6	実施例 7	実施例 8	実施例 9	実施例 10	実施例 11	実施例 12	
シリカ 粒子 (C)	種類	RX300	R976S	300	RX380S	H 20	RX300	RX300	RX300	RX300	RX300	RX300	RX300	
	平均一次粒子径 [nm]	7	7	7	5	10	7	7	7	7	7	7	7	
	表面処理	HMDS	DDS	-	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	
	含有量 [質量%]	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	12.0	24.0	
混合 物 組 成	成分 (A)	種類	DMS-V42	DMS-V42	DMS-V42	DMS-V42	DMS-V31	DMS-V35	DMS-V46	DMS-V52	DMS-V42	DMS-V42	DMS-V42	
		分子量	72,000	72,000	72,000	72,000	28,000	49,500	117,000	155,000	72,000	72,000	72,000	
		含有量[質量%]	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6	79.6	71.0	85.4	73.7	
	成分 (B)	種類	HMS-301	HMS-301	HMS-301	HMS-301	HMS-301	HMS-301	HMS-301	HMS-301	HMS-064	HMS-301	HMS-301	
分子量		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	60,000	2,000	2,000	2,000	
	含有量[質量%]	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	11.0	2.6	2.3	
評価	JIS硬度		31	34	37	27	33	40	36	26	23	27	26	36
	引張破断強度 [MPa]		2.1	2.7	2.8	2.5	1.9	2.8	2.5	1.7	1.4	1.7	1.6	2.7
	引張破断伸び [%]		880	810	650	930	530	640	1050	780	710	950	560	730
	引裂強度 [N/cm]		26	24	18	32	13	12	19	29	33	24	11	31
	ウリアムス磨耗量[%]		0.36	0.37	0.45	0.33	0.42	0.41	0.39	0.36	0.35	0.36	0.44	0.34
	音響インピーダンス[×10 ⁶ kg/m ² /s]		1.04	1.04	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.02	1.06
	音響波(超音波)感度[dB]		-70.2	-70.8	-71.6	-69.0	-71.1	-69.6	-69.8	-70.4	-70.6	-70.4	-69.0	-71.6

【表 2】

表 2 (表 1 の続き)

シリカ 粒子 (C)	項目		実施例 13	実施例 14	実施例 15	実施例 16	実施例 17	実施例 18	比較例 1	比較例 2	比較例 3
	種類	種類	RX300	RX300	RX300	RX300	RX300	RX300	RX200	-	200
		平均一次粒子径 [nm]	7	7	7	7	7	7	12	-	12
		表面処理	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	HMDS	-	-
シリロキサン ホリ	成分 (A)	含有量 [質量%]	20.0	20.0	24.0	24.0	24.0	24.0	18.0	0.0	18.0
		種類	PDV-0535	PDV-0541	PDV-1631	PDV-1635	PDV-1641	PDV-1635	DMS-V42	DMS-V42	DMS-V42
		分子量	47,500	60,000	19,000	35,300	55,000	35,300	72,000	72,000	72,000
		含有量 [質量%]	77.8	78.2	70.0	72.7	73.8	74.6	79.6	97.0	79.6
シリロキサン ホリ	成分 (B)	種類	HMS-501	HMS-501	HPM-502	HPM-502	HPM-502	HMS-991	HMS-301	HMS-301	HMS-301
		分子量	1,100	1,100	4,500	4,500	4,500	1,600	2,000	2,000	2,000
		含有量 [質量%]	2.2	1.8	6.0	3.3	2.2	1.4	2.4	3.0	2.4
		JIS 硬度	35	30	41	35	25	40	37	11	41
評価	引張破断強度 [MPa]		2.5	2.2	2.9	2.3	1.5	2.7	1.7	0.3	2.0
	引張破断伸び [%]		420	630	280	330	460	300	310	460	270
	引裂強度 [N/cm]		16	22	10	17	21	11	8	1	6
	ウレタンス磨耗量 [%]		0.44	0.41	0.46	0.44	0.41	0.42	0.72	3.30	0.82
評価	音響インピーダンス [$\times 10^6 \text{kg/m}^2/\text{s}$]		1.18	1.18	1.42	1.42	1.42	1.41	1.04	1.00	1.05
	音響波 (超音波) 感度 [dB]		-71.0	-70.7	-72.3	-72.0	-71.8	-72.3	-72.4	-62.8	-70.0

【 0 1 2 5 】

< 表の注 >

[ポリオルガノシロキサン成分 (A)]

いずれも Gelest 社製の DMS (商品名)、PDV (商品名) シリーズ

・ DMS - V 3 1 : 商品名、ビニル末端ポリジメチルシロキサン、質量平均分子量 2 8 , 0 0 0

・ DMS - V 3 5 : 商品名、ビニル末端ポリジメチルシロキサン、質量平均分子量 4 9 , 5 0 0

・ DMS - V 4 2 : 商品名、ビニル末端ポリジメチルシロキサン、質量平均分子量 7 2 , 0 0 0

・ DMS - V 4 6 : 商品名、ビニル末端ポリジメチルシロキサン、質量平均分子量 1 1 7 , 0 0 0

10

20

30

40

50

- ・ D M S - V 5 2 : 商品名、ビニル末端ポリジメチルシロキサン、質量平均分子量 1 5 5 , 0 0 0
- ・ P D V - 0 5 4 1 : 商品名、ビニル末端ジフェニルシロキサン - ジメチルシロキサンコポリマー、質量平均分子量 6 0 , 0 0 0、ジフェニルシロキサン量 5 m o l %
- ・ P D V - 0 5 3 5 : 商品名、ビニル末端ジフェニルシロキサン - ジメチルシロキサンコポリマー、質量平均分子量 4 7 , 5 0 0、ジフェニルシロキサン量 5 m o l %
- ・ P D V - 1 6 4 1 : 商品名、ビニル末端ジフェニルシロキサン - ジメチルシロキサンコポリマー、質量平均分子量 5 5 , 0 0 0、ジフェニルシロキサン量 1 6 m o l %
- ・ P D V - 1 6 3 5 : 商品名、ビニル末端ジフェニルシロキサン - ジメチルシロキサンコポリマー、質量平均分子量 3 5 , 3 0 0、ジフェニルシロキサン量 1 6 m o l %
- ・ P D V - 1 6 3 1 : 商品名、ビニル末端ジフェニルシロキサン - ジメチルシロキサンコポリマー、質量平均分子量 1 9 , 0 0 0、ジフェニルシロキサン量 1 6 m o l %

10

[ポリオルガノシロキサン成分 (B)]

いずれも G e l e s t 社製の H M S (商品名)、H P M (商品名) シリーズ

- ・ H M S - 0 6 4 : 商品名、メチルヒドロシロキサン - ジメチルシロキサンコポリマー、質量平均分子量 6 0 , 0 0 0、メチルヒドロシロキサン比率 6 m o l %
- ・ H M S - 3 0 1 : 商品名、メチルヒドロシロキサン - ジメチルシロキサンコポリマー、質量平均分子量 2 , 0 0 0、メチルヒドロシロキサン比率 2 7 m o l %
- ・ H M S - 5 0 1 : 商品名、メチルヒドロシロキサン - ジメチルシロキサンコポリマー、質量平均分子量 1 , 1 0 0、S i - H 当量 1 3 5 g / m o l
- ・ H M S - 9 9 1 : 商品名、メチルヒドロシロキサンポリマー、質量平均分子量 1 , 6 0 0、S i - H 当量 6 7 g / m o l
- ・ H P M - 5 0 2 : 商品名、メチルヒドロシロキサン - フェニルメチルシロキサンコポリマー、質量平均分子量 4 , 5 0 0、S i - H 当量 1 6 5 g / m o l

20

[シリカ粒子 (C)]

いずれも日本アエロジル株式会社製のフュームドシリカ、アエロジル (商品名) シリーズ (上記表では「アエロジル」を省略して記載してある。)

- ・ アエロジル R X 3 0 0 : 商品名、平均一次粒子径 7 n m、ヘキサメチルジシラザン (H M D S) 表面処理
- ・ アエロジル R X 2 0 0 : 商品名、平均一次粒子径 1 2 n m、H M D S 表面処理
- ・ アエロジル R X 3 8 0 S : 商品名、平均一次粒子径 5 n m、H M D S 表面処理
- ・ アエロジル R 9 7 6 S : 商品名、平均一次粒子径 7 n m、ジメチルジクロロシラン (D D S) 表面処理
- ・ アエロジル 3 0 0 : 商品名、平均一次粒子径 7 n m、表面処理なし
- ・ アエロジル 2 0 0 : 商品名、平均一次粒子径 1 2 n m、表面処理なし

30

旭化成ワッカーシリコン社製の燃焼法・乾式シリカ、H D K (商品名) シリーズ (上記表では「H D K」を省略して記載してある。)

- ・ H D K H 2 0 : 商品名、平均一次粒子径 1 0 n m、H M D S 表面処理

【 0 1 2 6 】

表 1 および 2 に示すように、実施例 1 ~ 1 2 の音響波プローブ用シリコン樹脂は、いずれも音響波 (超音波) 感度が - 7 2 d B 以上を維持しつつ、樹脂硬度、引張破断強度、引裂強度および耐摩耗性に優れることがわかった。また、シリコンがフェニル基を有する実施例 1 3 ~ 1 8 の音響波プローブ用シリコン樹脂は、音響波 (超音波) 感度、樹脂硬度、引張破断強度、引裂強度および耐摩耗性に加え、高い音響インピーダンスを有することがわかった。なかでも、ポリオルガノシロキサン (A) および (B) がいずれもフェニル基を有する実施例 1 5 ~ 1 8 の音響波プローブ用シリコン樹脂は、より良好な音響インピーダンスを有することがわかった。これに対して、比較例 1 ~ 3 の音響波プローブ用シリコン樹脂は、いずれも十分な引裂強度および耐摩耗性が得られなかった。

40

【 0 1 2 7 】

この結果から、本発明の音響波プローブ用組成物は、医療用部材に有用であることがわ

50

かる。また、本発明のシリコーン樹脂は、音響波プローブの音響レンズおよび／または音響整合層、ならびに、音響波測定装置および超音波診断装置にも好適に用いることができる。特に、音響波プローブ用組成物および音響波プローブ用シリコーン樹脂は、c M U Tを超音波診断用トランスデューサアレイとして用いる超音波プローブ、光音響波測定装置および超音波内視鏡において、感度向上を目的として、好適に用いることができる。

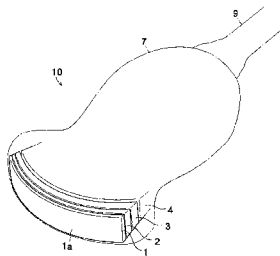
【符号の説明】

【 0 1 2 8 】

- | | |
|-----|--------------|
| 1 | 音響レンズ |
| 2 | 音響整合層 |
| 3 | 圧電素子層 |
| 4 | バックング材 |
| 7 | 筐体 |
| 9 | コード |
| 1 0 | 超音波探触子（プローブ） |

10

【 図 1 】



フロントページの続き

- (54)【発明の名称】音響波プローブ用組成物、これを用いた音響波プローブ用シリコン樹脂、音響波プローブおよび超音波プローブ、ならびに、音響波測定装置、超音波診断装置、光音響波測定装置および超音波内視鏡

专利名称(译)	用于声波探头的组合物，用于其的声波探头的硅树脂，声波探头和超声探头，声波测量装置，超声诊断装置，光声波测量装置和超声内窥镜		
公开(公告)号	JP2016046811A	公开(公告)日	2016-04-04
申请号	JP2015158970	申请日	2015-08-11
[标]申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
[标]发明人	中井義博 大澤敦		
发明人	中井 義博 大澤 敦		
IPC分类号	H04R17/00 A61B8/14 A61B8/13 H04R19/00		
CPC分类号	A61B8/12 A61B8/4272 A61B8/4444 A61B8/4494 C08G77/12 C08G77/20 C08K3/36 C08L83/04 C08L83/14 C08L83/00 A61B5/0095		
FI分类号	H04R17/00.330.J A61B8/14 A61B8/13 H04R19/00.330		
F-TERM分类号	4C601/GB25 4C601/GB33 4C601/GB45 5D019/BB02 5D019/BB04 5D019/DD01 5D019/FF04 5D019/GG01 5D019/GG03		
代理人(译)	Toshizo飯 赤羽秀		
优先权	2014169909 2014-08-22 JP		
其他公开文献	JP6110907B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

甲同时保持低声波衰减，声波探针组合物中的硬度和有机硅树脂的机械强度可以得到很大的提高，使用相同的声波探头的有机硅树脂，声波探测器，提供一种声波测量设备和超声诊断设备。具有乙烯基，声波探头的聚硅氧烷和包含含有的在分子链中具有两个或更多个Si-H基小于12毫微米的二氧化硅颗粒的聚硅氧烷混合物的平均初级颗粒尺寸聚硅氧烷它是一种组合物。声匹配层2包含通过使声波探测组合物固化和反应而获得的至少10质量%的声波探测器有机硅树脂。声波探测器组合物也用作声透镜1的材料。

(21) 出願番号	特願2015-158970 (P2015-158970)	(71) 出願人	306037311
(22) 出願日	平成27年8月11日 (2015. 8. 11)		富士フイルム株式会社
(31) 優先権主張番号	特願2014-169909 (P2014-169909)		東京都港区西麻布2丁目2番30号
(32) 優先日	平成26年8月22日 (2014. 8. 22)	(74) 代理人	100076439
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		弁理士 飯田 敏三
		(74) 代理人	100161469
			弁理士 赤羽 修一
		(72) 発明者	中井 義博
			神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地
			富士フイルム株式会社内
		(72) 発明者	大澤 敦
			神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地
			富士フイルム株式会社内
		Fターム(参考)	4C601 GB25 GB33 GB45
			5D019 BB02 BB04 DD01 FF04 GG01
			GG03